特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

				1
REC'D	23	FEB	<i>5009</i>	
1			PCT	
WIPC				

出願人又は代理人				6を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP2004/010759	国際出願日 (日. 月. 年) 22.07	. 2004	優先日 (日.月.年)	11. 11. 2003		
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L29/70	36 (2006. 01), H01L51/05 (2	?006.01), H01L51,	/50 (2006. 01)			
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の	対定に従い送付する。			o & .		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。						
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ☑ 附属書類は全部で ページである。						
☑ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)						
□ 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙						
b. [電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)						
4. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。					
☑ 第 I 欄 国際予備審査□ 第 I 欄 優先権	報告の基礎					
☑ 第 I 欄 国際予備審査□ 第 I 欄 優先権□ 第 II 欄 新規性、進歩	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性	:についての国際子	・備審査報告の	0不作成		
	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如					
☑ 第 I 欄 国際予備審査□ 第 I 欄 優先権□ 第 II 欄 新規性、進歩	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如) に規定する新規性、進歩					
 第 I 欄 国際予備審査 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩 第 IV 欄 発明の単一性 「第 V欄 P C T 35条(2) けるための文 第 VI欄 ある種の引用 	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如) に規定する新規性、進歩 献及び説明 文献					
□ 第 I 欄 国際予備審査 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩 第 IV 欄 発明の単一性 ▼ 第 V 欄 P C T 35条(2 けるための文 第 VI欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如) に規定する新規性、進歩 献及び説明 文献 備					
 第 I 欄 国際予備審査 第 II 欄 優先権 第 II 欄 競規性、進歩 第 IV 欄 発明の単一性 「第 V欄 P C T 35条(2) けるための文 第 VI欄 ある種の引用 	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如) に規定する新規性、進歩 献及び説明 文献 備					
 第 I 欄 国際予備審査 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩 第 IV 欄 発明の単一性 「第 V 欄 P C T 35条(2) けるための文 第 VI欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不 	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性 の欠如) に規定する新規性、進歩 献及び説明 文献 備					
 第 I 欄 国際予備審査 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩 第 IV 欄 発明の単一性 「第 V 欄 P C T 35条(2) けるための文 第 VI欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不 	報告の基礎 性又は産業上の利用可能性の欠如)に規定する新規性、進歩 献及び説明 文献 備 する意見	性又は産業上の利用を対象を	用可能性につい	いての見解、それを褒付		

策 T 概	報告の基礎
	所に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
V	出願時の言語による国際出願
	出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
	□ 国際調査(PCT規則12.3(a)及び23.1(b)) □ 国際公開(PCT規則12.4(a))
	□ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
2. この たま	D報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	出願時の国際出願書類
	明細書
"	
]	第 1-3 4 ページ、出願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第 1 - 3 4 ページ、出願時に提出されたもの 第 7 分字、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 7 分字 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 7 分字 付けで国際予備審査機関が受理したもの
F. 40	請求の範囲
	・ 第2-Q 11-19 項、出願時に提出されたもの
1	
	第 1, 10 頃末、10.08.2000 円の 日本 10.08.2000 円の 日本 10.08.2000 円の 10.08 日本 10.08
	。 「図面
	第 1 − 1 8
	第
	7 配列表又は関連するテーブル
	配列表に関する補充欄を参照すること。
з. Г	! 補正により、下記の書類が削除された。
	□ 明細書 第 ページ
ļ	□ 請求の範囲 第 <u> </u>
1	
	□ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
.	- この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
4.	この報告は、補充欄に示したように、この報告に続わるれがつめてに示した情報がははありません。 えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
	□ 明細書第□ 請求の範囲第□ 図面第ベージ/図
	□ 配列表(具体的に記載すること)
	配列表に関連するアーノル(共体的に配収すること/
* 4.	. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明 1. 見解

請求の範囲 4-6, 8, 13-15 新規性(N) 請求の範囲 1-3, 7, 9-12, 16-19

請求の範囲 4-6, 13-15 進歩性(IS) 請求の範囲 1-3, 7-12, 16-19

産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲 1-19 _ 請求の範囲_____

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1: JP 2002-9290 A (富士ゼロックス株式会社)

2002.01.11,全文,全図

文献2: JP 9-116163 A (シャープ株式会社)

1997.05.02,全文,全図

文献3:JP 10-190001 A

(ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド)

1998.07.21,全文,全図

文献4: JP 9-83040 A (シャープ株式会社)

1997.03.28,段落【0038】

文献5: JP 7-206599 A (松下電器産業株式会社)

1995.08.08,全文,全図

請求の範囲1-3, 7-12, 16-19

請求の範囲1-3, 7-12, 16-19に記載された発明は、国際調査報告で引 用された文献1, 見解書で新たに引用した文献4から新規性を有さない。

文献1には、ペンタセン等の不飽和環と基板面とが垂直に近く配向すること、すな わち主鎖の分子軸が斜めに配向することが記載されている。

文献4には、主鎖の分子軸が斜めに配向することが記載されている。

請求の範囲1-3,7-12,16-19に記載された発明は、国際調査報告で引 用された文献1-3,及び見解書で新たに引用した文献4-5より進歩性を有しな

文献1,4には、斜めに配向することが記載されており、文献2,3,5に記載の 発明において、文献1,4に記載の構成を採用することは当業者が適宜なし得たもの と認められる。

請 求 の 範 囲

1. (補正後)半導体層と、前記半導体層に相互に対向するように分離5 して設けられたソース領域とドレーン領域とを有する薄膜トランジスタであって、

前記半導体層はπ共役系有機半導体分子を主成分として有し、

10

15

20

25

前記 π 共役系有機半導体分子が、 π 軌道が実質的に対向するように配向され、かつ主鎖の分子軸が前記半導体層に形成されるチャネルにおける電界の方向に対して斜めに配向されている、薄膜トランジスタ。

2. ソース領域とドレーン領域とが前記半導体層に相互に対向する 辺を有するように分離して設けられ、

前記π共役系有機半導体分子が、主鎖の分子軸が前記対向する辺に垂直な方向に対して傾斜して配向されている、請求の範囲第1項記載の薄膜トランジスタ。

3. ソース領域とドレーン領域とが前記半導体層に該半導体層の膜 厚方向において相互に対向する面を有するように分離して設けられ、

前記π共役系有機半導体分子が、主鎖の分子軸が前記対向する面に垂直な方向に対して傾斜して配向されている、請求の範囲第1項記載の薄膜トランジスタ。

4. 前記半導体層の少なくとも一面にゲート絶縁層を介して設けられたゲート電極を有し、

前記ゲート電極に前記薄膜トランジスタのON時と同等の電圧が印加 された状態における前記 π 共役系有機半導体分子の主鎖の分子軸方向の 導電率が σ 1 で、前記分子軸方向と垂直方向でかつ π 軌道軸方向の導電 率が σ 2 であるとき、

前記π共役系有機半導体分子の主鎖の分子軸が、前記ソース領域と前 記ドレーン領域との対向する辺または対向する面に垂直な方向に対して (1) 式で算出される角度 θ 傾いた方向を実質的な配向方向として配向されている、請求の範囲第 2 項又は第 3 項記載の薄膜トランジスタ。

 $\theta = a r c t a n (\sigma 2 / \sigma 1) \cdot \cdot \cdot (1)$

15

- 5. 前記π共役系有機半導体分子の主鎖の分子軸が前記半導体層の
 5 主面に実質的に平行な平面内に存在するよう配向され、かつ該配向範囲が前記角度 θ ± 1 0°である、請求の範囲第 4 項記載の薄膜トランジスタ。
- 6. 前記π共役系有機半導体分子の主鎖の分子軸が前記半導体層の 主面に実質的に平行な平面内に存在しないように配向され、かつ該配向 10 範囲が前記角度 θ ± 5 ° である、請求の範囲第 4 項記載の薄膜トランジ スタ。
 - 7. 前記π共役系有機半導体分子が、チオフェン、アセチレン、ピロール、フェニレン、及びアセンの内の何れか、若しくは、これらを組み合わせた分子骨格を主鎖とする誘導体である、請求の範囲第1項記載の薄膜トランジスタ。
 - 8. 前記π共役系有機半導体分子における各々のπ軌道の延出方向が、全て同一ベクトル方向に統一されていない、請求の範囲第7項記載の薄膜トランジスタ。
- 9. 前記π共役系有機半導体分子が結晶質である、請求の範囲第7 20 項又は第8項記載の薄膜トランジスタ。
 - 10. (補正後) 半導体層と、前記半導体層に相互に対向するように分離して設けられたソース領域とドレーン領域とを有する薄膜トランジスタの製造方法であって、

前記半導体層にπ共役系有機半導体分子を主成分として用い、

- 25 前記π共役系有機半導体分子を、π軌道が実質的に対向するように配向し、かつ主鎖の分子軸が前記半導体層に形成されるチャネルにおける電界の方向に対して斜めに配向する、薄膜トランジスタの製造方法。
 - 11. ソース領域とドレーン領域とを前記半導体層に相互に対向す